

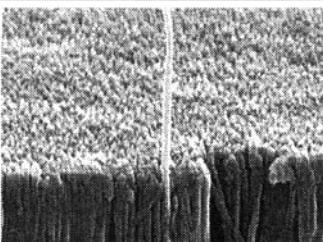
デバイス材料

放熱能力、従来の15倍

名古屋大学の楠美智子教授らは二十一日、電子デバイスの熱を取り去る能力を従来の十五倍に高められる材料を開発したと発表した。写真。炭化ケイ素とカーボンナノチ

ユーピー（簡状炭素分子）の複合材料。放熱に優れるため冷却用のファンも小さくでき、ノートパソココンなどの携帯機器がさらに小型になる。省エネにもつながる。

ファインセラミックスセンターとの研究成果。二十七日から都内で開くフラー・レン・ナノチャーブ総合シンポジウムで発表する。



電子デバイスは、発生する熱を銅などの放熱板に伝えて逃がす。デバイスと銅の間には通常、両面にグリースを塗った銅タンゲスチン合金薄膜を挟む。新材料は銅タンゲ

放熱するとしている。楠教授らは企業と新材料を電子デバイス用として評価を始めた。三年以内に実用化を目指す。価格は従来の半分以下になるとみている。

さり・二五
ミリルの炭化ケ
イ素の薄膜を真空容器に
入れ、セ氏千七百度で十
時間加熱すると表面が熱
分解してナノチューブに
変わる独自技術で作っ
た。ナノチューブの直径
は五ナ(ナは十億分の一)
メートルで長さは一一四
ミリメートル(メタリ
は百万分の一)メートル。

ステン薄膜の代わりに開発された塗らずに挟んで使う。新材料を使うと熱伝導度が四から六十と、十五倍に高まることを確認した。ナノチューブがデバイスの熱を縦方向に伝え、炭化ケイ素の薄膜で全面に伝がって効率よく